est Avallable Co

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-237140

(43) Date of publication of application: 31.08.2001

(51)Int.CI.

H01G 4/12 B28C 1/16 B28C 7/02 CO4B 35/495 CO4B 35/622 H01F 17/00 H01F 41/04 H01G 4/30

(21)Application number: 2000-319521

(71)Applicant: MURATA MFG CO LTD

(22)Date of filing:

19.10.2000

(72)Inventor: MIYAZAKI MAKOTO

TANAKA SATORU

(30)Priority

Priority number: 11352634

Priority date: 13.12.1999

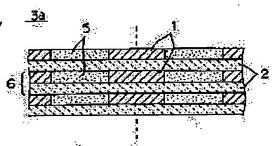
Priority country: JP

(54) LAMINATED CERAMIC ELECTRONIC COMPONENT AND ITS MANUFACTURING METHOD AND CERAMIC PASTE AND ITS MANUFACTURING METHOD

(57)Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To provide ceramic paste in which the distributing properties of ceramic powder contained in the paste is

SOLUTION: To manufacture ceramic paste, a primary distribution process for distributed-processing a primary mixture containing at least ceramic powder and the first organic solvent and a secondary distributing process for distributed-processing a secondary mixture in which at least an organic binder is added to the primary mixture, are performed. The primary mixture and/or the secondary mixture comprise the second organic solvent having a relative evaporation rate smaller than the first organic solvent. The first organic solvent is removed selectively by thermally treating the secondary mixture after the secondary distribution process. The ceramic paste is used advantageously for forming ceramic green layers 5 for absorbing stepped sections on the main surfaces of ceramic green sheets 2 so as to substantially remove the stepped sections by the thickness of internal electrodes 1 in a laminated ceramic capacitor.



LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

02.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of

22.07.2003

rejection]

[Kind of final disposal of application other than the

examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出顧公開番号 特開2001-237140 (P2001-237140A)

(43)公開日 平成13年8月31日(2001.8.31)

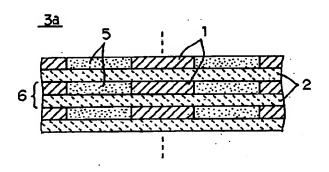
(51) Int.Cl.7	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H01G 4/12	364	H01G 4/12	364
	3 4 9		3 4 9
B 2 8 C 1/16		B 2 8 C 1/16	
7/02		7/02	
C 0 4 B 35/495	·	H01F 17/00	, D
	審查請求	未請求 請求項の数	(15 OL (全 17 頁) 最終頁に続く
(21)出願番号	特顧2000-319521(P2000-319521)	(71)出顧人 000	006231
		株式	式会社村田製作所
(22)出顧日	平成12年10月19日(2000.10.19)	京都	B府長岡京市天神二丁目26番10号
7-		(72)発明者 宮崎	奇 信
(31)優先権主張番号	特顯平11-352634	京都	B府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
(32)優先日	平成11年12月13日(1999.12.13)	会社	上村田製作所内
(33)優先権主張国	日本 (JP)	(72)発明者 田中	中 覚
		京都	路府長岡京市天神二丁目26番10号 株式
		会社	社村田製作所内
		(74)代理人 100	085143
		弁理	理士 小柴 雅昭

(54) 【発明の名称】 積層型セラミック電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペーストおよびその製造方法

(57)【要約】

【課題】 そこに含まれるセラミック粉末の分散性が高められたセラミックペーストを提供する。

【解決手段】 セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とを実施する。1次混合物および/または2次混合物は、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を含んでいる。そして、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤を選択的に除去する。このセラミックペーストは、たとえば積層セラミックコンデンサにおける内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシート2の主面上に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するために有利に用いられる。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミックペーストをそれぞれ用意し、

前記セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、前記セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすように部分的に前記導電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、前記内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすように前記セラミックグリーンシートの前記主面上であって前記内部回路要素膜 10が形成されない領域に前記セラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物を作製し、

複数の前記複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体を作製し、

前記生の積層体を焼成する、各工程を備える、積層型セラミック電子部品の製造方法であって、

前記セラミックペーストを用意する工程は、

少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、

前記1次分散工程を経た前記1次混合物に少なくとも有機パインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散 工程と

前記第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を前記1次混合物および/または前記2次混合物に含ませる工程と、

前記2次分散工程の後、前記2次混合物を加熱処理する とによって、前記第1の有機溶剤を選択的に除去する 除去工程とを備える、積層型セラミック電子部品の製造 方法。

【請求項2】 前記1次分散工程において、前記1次混合物は有機分散剤を含む、請求項1に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項3】 前記第1の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、100以上であり、前記第2の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度は、50以下である、請求項1または2に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項4】 前記セラミックペーストを用意する工程は、前記2次分散工程の後であって、前記除去工程の前に、前記2次混合物を濾過する工程をさらに備える、請求項1ないし3のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項5】 前記セラミックベーストを用意する工程は、前記有機バインダを前記第1の有機溶剤および/または前記第2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製する工程と、前記有機ビヒクルを逸過する工程とをさらに備え、前記2次混合物は、前記濾過工程を経た前記有機ビヒクルの状態で加えられた前記有機バインダを含んでいる、請求項1ないし4のいずれかに 50

記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項6】 前記第1の有機溶剤は、前記第2の有機溶剤より低い沸点を有する、請求項1ないし5のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項7】 前記第1の有機溶剤の沸点と前記第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以上である、請求項6に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

(請求項8) 前記セラミックスラリーは、前記セラミックペーストに含まれる前記セラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含む、請求項1ないし7のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項9】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、誘電体セラミック粉末である、請求項1ないし8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項10】 前記内部回路要素膜は、互いの間に静電容量を形成するように配置される内部電極であり、前記積層型セラミック電子部品は、積層セラミックコンデンサである、請求項9に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項11】 前記セラミックスラリーおよび前記セラミックペーストにそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体セラミック粉末である、請求項1ないし8のいずれかに記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項12】 前記内部回路要素膜は、コイル状に延びるコイル導体膜であり、前記積層型セラミック電子部 品は、積層インダクタである、請求項11に記載の積層型セラミック電子部品の製造方法。

【請求項13】 請求項1ないし12のいずれかに記載の製造方法によって得られた、積層型セラミック電子部品。

【請求項14】 少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程

前記1次分散工程を経た前記1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程と、

前記第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を前記1次混合物および/または前記2次混合物 に含ませる工程と、

前記2次分散工程の後、前記2次混合物を加熱処理する ととによって、前記第1の有機溶剤を選択的に除去する 除去工程を備える、セラミックペーストの製造方法。

【請求項15】 請求項14に記載の製造方法によって 得られた、セラミックペースト。

【発明の詳細な説明】

0 [0001]

【発明の属する技術分野】との発明は、積層型セラミッ ク電子部品およびその製造方法ならびにセラミックペー ストおよびその製造方法に関するもので、特に、セラミ ック層間に形成される内部回路要素膜の厚みに起因する 段差を吸収するために内部回路要素膜パターンのネガテ ィブパターンをもって形成された段差吸収用セラミック 層を備える、積層型セラミック電子部品およびその製造 方法、ならびに、段差吸収用セラミック層を形成するの に有利に用いられるセラミックベーストおよびその製造 方法に関するものである。

[0002]

【従来の技術】たとえば積層セラミックコンデンサのよ うな積層型セラミック電子部品を製造しようとすると き、複数のセラミックグリーンシートが用意され、これ らセラミックグリーンシートが積み重ねられる。特定の セラミックグリーンシート上には、得ようとする積層型 セラミック電子部品の機能に応じて、コンデンサ、抵 抗、インダクタ、バリスタ、フィルタ等を構成するため の導体膜、抵抗体膜のような内部回路要素膜が形成され ている。・

【0003】近年、移動体通信機器をはじめとする電子 機器は、小型化かつ軽量化が進み、このような電子機器 において、たとえば積層型セラミック電子部品が回路素 子として用いられる場合、このような積層型セラミック 電子部品に対しても、小型化および軽量化が強く要求さ れるようになっている。たとえば、積層セラミックコン デンサの場合には、小型化かつ大容量化の要求が高まっ ている。

【0004】積層セラミックコンデンサを製造しようと する場合、典型的には、誘電体セラミック粉末、有機バ 30 インダ、可塑剤および有機溶剤を混合してセラミックス ラリーを作製し、このセラミックスラリーを、剥離剤と してのシリコーン樹脂等によってコーティングされた、 たとえばポリエステルフィルムのような支持体上で、ド クターブレード法等を適用して、たとえば厚さ数10μ 血のシート状となるように成形することによって、セラ ミックグリーンシートが作製され、次いで、このセラミ ックグリーンシートが乾燥される。

【0005】次に、上述したセラミックグリーンシート の主面上に、互いに間隔を隔てた複数のパターンをもっ て、導電性ペーストをスクリーン印刷によって付与し、 これを乾燥することにより、内部回路要素膜としての内 部電極がセラミックグリーンシート上に形成される。図 7には、上述のように複数箇所に分布して内部電極1が 形成されたセラミックグリーンシート2の一部が平面図 で示されている。

【0006】次に、セラミックグリーンシート2が支持 体から剥離され、適当な大きさに切断された後、図6に ―部を示すように、所定の枚数だけ積み重ねられ、さら に、この積み重ねの上下に内部電極を形成していないセ 50 図3に示すように、得られた積層体チップ4aにおい

ラミックグリーンシートが所定の枚数だけ積み重ねられ ることによって、生の積層体3が作製される。

【0007】この生の積層体3は、積層方向にプレスさ れた後、図8に示すように、個々の積層セラミックコン デンサのための積層体チップ4となるべき大きさに切断 され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付 され、最終的に外部電極が形成されることによって、積 層セラミックコンデンサが完成される。

【0008】このような積層セラミックコンデンサにお いて、その小型化かつ大容量化に対する要求を満足させ るためには、セラミックグリーンシート2および内部電 極1の積層数の増大およびセラミックグリーンシート2 の薄層化を図ることが必要となってくる。

【0009】しかしながら、上述のような多層化および 薄層化が進めば進むほど、内部電極1の各厚みの累積の 結果、内部電極 1 が位置する部分とそうでない部分との 間、あるいは、内部電極1が積層方向に比較的多数配列 されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が より顕著になり、たとえば、図8に示すように、得られ 20 た積層体チップ4の外観に関しては、その一方主面が凸 状となるような変形が生じてしまう。

【0010】積層体チップ4において図8に示すような 変形が生じていると、内部電極 1 が位置していない部分 あるいは比較的少数の内部電極 1 しか積層方向に配列さ れていない部分においては、プレス工程の際に比較的大 きな歪みがもたらされており、また、セラミックグリー ンシート2間の密着性が劣っているため、焼成時に引き 起とされる内部ストレスによって、デラミネーションや 微小クラック等の構造欠陥が発生しやすい。

【0011】また、図8に示すような積層体チップ4の 変形は、内部電極1を不所望に変形させる結果を招き、 これによって、ショート不良が生じることがある。

【0.012】このような不都合は、積層セラミックコン デンサの信頼性を低下させる原因となっている。

【0013】上述のような問題を解決するため、たとえ ば、図2に示すように、セラミックグリーンシート2上 の内部電極 1 が形成されていない領域に、段差吸収用セ ラミックグリーン層5を形成し、この段差吸収用セラミ ックグリーン層5によって、セラミックグリーンシート 2上での内部電極1の厚みによる段差を実質的になくす ことが、たとえば、特開昭56-94719号公報、特 開平3-74820号公報、特開平9-106925号 公報等に記載されている。

【0014】上述のように、段差吸収用セラミックグリ ーン層5を形成するととによって、図1に一部を示すよ うに、生の積層体3 a を作製したとき、内部電極1が位 置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極 1が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうで ない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、

て、図8に示すような不所望な変形が生じにくくなる。 【0015】その結果、前述したようなデラミネーションや微小クラック等の構造欠陥および内部電極1の変形によるショート不良といった問題を生じにくくすることができ、得られた積層セラミックコンデンサの信頼性を高めることができる。

[0016]

【発明が解決しようとする課題】上述した段差吸収用セラミックグリーン層 5 は、セラミックグリーンシート 2 の場合と同様の組成を有し、誘電体セラミック粉末、有 10 機パインダ、可塑剤および有機溶剤を含むセラミックペーストを付与することによって形成されるが、たとえば厚み 2 μ m以下といった内部電極 1 と同程度の厚みを有するように、段差吸収用セラミックグリーン層 5 を高精度に印刷等によって形成するためには、セラッミクペースト中におけるセラミック粉末の分散性を優れたものとしなければならない。

【0017】 これに関連して、たとえば特開平3-74820号公報では、セラミックベーストを得るため、3本ロールによる分散処理が開示されているが、このよう20な単なる3本ロールによる分散処理では、上述したような優れた分散性を得ることが困難である。

【0018】他方、特開平9-106925号公報では、セラミックグリーンシート2のためのセラミックスラリーを、誘電体セラミック粉末と有機パインダと低沸点の第1の有機溶剤とを混合することにより作製し、これをセラミックグリーンシート2の成形のために用いるとともに、このセラミックスラリーに対して、上述の第1の有機溶剤の沸点より高沸点の第2の有機溶剤を加えて混合した後、加熱し、低沸点の第1の有機溶剤を高沸点の第2の有機溶剤に置換することにより、段差吸収用セラミックグリーン層5のためのセラミックペーストを作製することが記載されている。

【0019】したがって、上述したようにして得られたセラミックペーストにおいては、少なくとも2回の混合工程が実施されるので、セラミック粉末の分散性はある程度改善されるが、これらの混合工程では、いずれも、有機パインダを含んだ状態で実施されるため、混合時のスラリーまたはペーストの粘度は高く、たとえばボールミルのようなメディアを使った分散処理機では、セラミック粉末の分散性を優れたものとすることには限界がある。

【0020】このように、内部電極1の厚みと同等の厚みを有する段差吸収用セラミックグリーン層5といった極めて薄いセラミック層を形成するために用いるセラミックペーストとしては、そこに含まれるセラミック粉末に関して優れた分散性が要求され、このような優れた分散性に対する要求は、内部電極1の厚みが薄くなるほど厳しくなる。

【0021】また、段差吸収用セラミックグリーン層5

におけるセラミック粉末の分散性が仮に悪い場合であっても、その上に重ねられるセラミックグリーンシート2 によって、分散性の悪さをある程度カバーできることもあるが、セラミックグリーンシート2の厚みが薄くなると、このようなセラミックグリーンシート2によって分散性をカバーする効果をほとんど期待することができない。

6

【0022】以上のことから、積層セラミックコンデンサの小型化かつ大容量化が進むほど、段差吸収用セラミックグリーン層5におけるセラミック粉末に関してより高い分散性が必要となってくる。

【0023】なお、混合工程におけるセラミック粉末の分散効率を高めるため、セラミックペーストの粘度を低くすることが考えられるが、このように粘度を低くするため、前述した低沸点の有機溶剤の添加量を増すと、分散処理後において、この低沸点の有機溶剤を除去するため、長時間必要とするという別の問題に遭遇する。

【0024】以上、積層セラミックコンデンサに関連して説明を行なったが、同様の問題は、積層セラミックコンデンサ以外のたとえば積層インダクタといった他の積層型セラミック電子部品においても遭遇する。

[0025] そこで、この発明の目的は、上述したような問題を解決し得る、積層型セラミック電子部品の製造方法およびこの製造方法によって得られた積層型セラミック電子部品を提供しようとすることである。

【0026】との発明の他の目的は、前述した段差吸収 用セラミック層のように極めて薄いセラミックグリーン 層を形成するのに適したセラミックペーストを製造する 方法およびこの製造方法によって得られたセラミックペ ーストを提供しようとすることである。

[0027]

30

【課題を解決するための手段】この発明は、まず、積層型セラミック電子部品の製造方法に向けられる。この製造方法では、基本的に、次のような工程が実施される。【0028】まず、セラミックスラリー、導電性ペーストおよびセラミックペーストがそれぞれ用意される。【0029】次に、セラミックスラリーを成形することによって得られたセラミックグリーンシートと、セラミックグリーンシートの主面上にその厚みによる段差をもたらすように部分的に導電性ペーストを付与することによって形成された内部回路要素膜と、内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域にセラミックペーストを付与することによって形成された段差吸収用セラミックグリーン層とを備える、複数の複合構造物が作製される。

[0030]次に、これら複数の複合構造物を積み重ねることによって、生の積層体が作製される。

【0031】そして、生の積層体が焼成される。

50 【0032】このような基本的工程を備える、積層型セ

ラミック電子部品の製造方法において、この発明では、 段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラ ミックペーストを用意する工程、すなわちセラミックペ ーストを製造する方法に特徴がある。

[0033] この発明において、セラミックペーストを 製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機 溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程 と、1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バ インダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程 とが実施される。ここで、有機バインダは、2次分散工 10 程の段階において加えられることに注目すべきである。 【0034】また、この発明では、上述の第1の有機溶 剤以外に、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第 2の有機溶剤が用いられることを特徴としている。この 第2の有機溶剤は、1次分散工程の段階で加えられて も、2次分散工程の段階で加えられても、あるいは、1 次分散工程の段階で加えられながら、さらに2次分散工 程の段階で追加されてもよい。すなわち、第2の有機溶 剤は、1次混合物および/または2次混合物に含んでい

【0035】そして、最終的に、2次分散工程の後、2 次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤 を選択的に除去する除去工程が実施される。

【0036】上述したセラミックペーストの製造方法に 含まれる1次分散工程において、1次混合物は有機分散 剤を含むことが好ましい。

【0037】また、上述した第1の有機溶剤の20℃に おける相対蒸発速度は、100以上であり、第2の有機 溶剤の20℃における相対蒸発速度は、50以下である ことが好ましい。

【0038】また、セラミックペーストの製造方法にお いて、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2 次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ま しい。

【0039】また、セラミックペーストの製造方法にお いて、有機バインダを第1の有機溶剤および/または第 2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを 作製する工程と、有機ビヒクルを濾過する工程とがさら に実施され、2次混合物は、濾過工程を経た有機ビヒク ルの状態で加えられた有機バインダを含んでいることが 40 好ましい。

【0040】また、セラミックペーストの製造方法にお いて、第1および第2の有機溶剤として、前者の相対蒸 発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合 せが選ばれるが、このことは、通常の場合、前者の沸点 が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、 容易に実現できる。

【0041】上述したような沸点の差によって第1およ び第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機 溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50°C以 50 が乾燥後においてたとえば約1μmの厚みをもって形成

上であることが好ましい。

【0042】この発明において、セラミックグリーンシ ートを成形するために用いられるセラミックスラリー は、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するための セラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的 に同じ組成を有するセラミック粉末を含むことが好まし

【0043】また、この発明の特定的な実施態様におい て、セラミックスラリーおよびセラミックペーストにそ れぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、誘電体セラ ミック粉末である。との場合、内部回路要素膜が、互い の間に静電容量を形成するように配置される内部電極で あるとき、積層セラミックコンデンサを製造することが

【0044】また、この発明の他の特定的な実施態様に おいて、セラミックスラリーおよびセラミックペースト にそれぞれ含まれるセラミック粉末は、ともに、磁性体 セラミック粉末である。この場合、内部回路要素膜が、 コイル状に延びるコイル導体膜であるとき、積層インダ クタを製造することができる。

【0045】との発明は、また、上述したような製造方 法によって得られた、積層型セラミック電子部品にも向 けられる。

【0046】また、この発明は、上述したようなセラミ ックペーストの製造方法およびこの製造方法によって得 られたセラミックペーストにも向けられる。

【発明の実施の形態】との発明の一実施形態の説明を、 積層セラミックコンデンサの製造方法について行なう。 30 との実施形態による積層セラミックコンデンサの製造方 法は、前述した図1ないし図3を参照しながら説明する ととができる。

【0048】この実施形態を実施するにあたり、セラミ ックグリーンシート2のためのセラミックスラリー、内 部電極1のための導電性ペーストおよび段差吸収用セラ ミックグリーン層5のためのセラミックペーストがそれ ぞれ用意される。

【0049】上述のセラミックスラリーは、誘電体セラ ミック粉末、有機バインダ、可塑剤および比較的低沸点 の有機溶剤を混合することによって作製される。このセ ラミックスラリーからセラミックグリーンシート2を得 るため、剥離剤としてのシリコーン樹脂等によってコー ティングされた、たとえばポリエステルフィルムのよう な支持体 (図示せず。) 上で、セラミックスラリーがド クターブレード法等によって成形され、次いで乾燥され る。セラミックグリーンシート2の各厚みは、乾燥後に おいて、たとえば数μmとされる。

【0050】上述のようなセラミックグリーンシート2 の主面上には、複数箇所に分布するように、内部電極1

される。内部電極1は、たとえば、スクリーン印刷等によって導電性ペーストを付与し、これを乾燥することによって形成される。この内部電極1は、それぞれ、所定の厚みを有していて、したがって、セラミックグリーンシート2上には、この厚みによる段差がもたらされる。【0051】次に、上述した内部電極1の厚みによる段差を実質的になくすように、セラミックグリーンシート2の主面上であって、内部電極1が形成されていないは、段差吸収用セラミックグリーン層5が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層5が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層5が形成され、内部電極1のネガティブパターンをもって、前述したセラミックがディブパターン印刷等によって付与することによりのネガティブパターン印刷等によって付与することにより形成され、次いで乾燥される。ここで用いられるセラミックペーストは、この発明において特徴となるもので、その詳細については後述する。

【0052】上述した説明では、内部電極1を形成した 後に段差吸収用セラミックグリーン層5を形成したが、 逆に、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成した後 に内部電極1を形成するようにしてもよい。

【0053】上述のように、セラミックグリーンシート 20 2上に内部電極1および段差吸収用セラミックグリーン 層5が形成された、図2に示すような複合構造物6は、 複数用意され、これら複合構造物6は、支持体より剥離 された後、適当な大きさに切断され、所定の枚数だけ積 み重ねられ、さらにその上下に内部電極および段差吸収 用セラミックグリーン層が形成されていないセラミック グリーンシートを積み重ねることによって、図1に一部 を示すような生の積層体3 aが作製される。

【0054】この生の積層体3 a は、積層方向にプレスされた後、図3に示すように、個々の積層セラミックコンデンサのための積層体チップ4 a となるべき大きさに切断され、次いで、脱バインダ工程を経た後、焼成工程に付され、最終的に外部電極が形成されることによって、積層コンデンサが完成される。

【0055】上述のように、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成することによって、図1に一部を示すように、生の積層体3aにおいて、内部電極1が位置する部分とそうでない部分との間、あるいは内部電極1が積層方向に比較的多数配列されている部分とそうでない部分との間での厚みの差が実質的に生じなくなり、図3に示すように、積層体チップ4aにおいて、不所望な変形が生じにくくなる。その結果、得られた積層セラミックコンデンサにおいて、デラミネーションや微小クラック等の構造欠陥およびショート不良といった問題を生じにくくすることができる。

【0056】この発明では、段差吸収用セラミックグリーン層5を形成するためのセラミックペーストを製造する方法に特徴があり、この特徴ある製造方法を採用することにより、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を高めることができる。

[0057] すなわち、この発明では、セラミックペーストを製造するため、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、この1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機パインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程とが実施される。

10

[0058] このように、1次分散工程では、有機バインダを未だ加えていないので、低粘度下での分散処理を可能とし、そのため、セラミック粉末の分散性を高めることが容易である。この1次分散工程では、セラミック粉末の表面に吸着している空気が第1の有機溶剤で置換され、セラミック粉末を第1の有機溶剤で十分に濡らした状態とすることができるとともに、セラミック粉末の凝集状態を十分に解砕することができる。

[0059]また、2次分散工程では、上述のように、 1次分散工程で得られたセラミック粉末の高い分散性を 維持したまま、有機バインダを十分かつ均一に混合させ ることができ、また、セラミック粉末のさらなる粉砕効 果も期待できる。

[0060] との発明では、上述の第1の有機溶剤以外に、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤も用いられる。との第2の有機溶剤は、1次分散工程の段階で加えられても、2次分散工程の段階で加えられても、あるいは、1次分散工程の段階で加えられながら、2次分散工程の段階でも追加投入されてもよい。[0061] そして、最終的に、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理するととによって、第1の有機溶剤が選択的に除去される。

【0062】とのように、第1の有機溶剤の除去が、2次分散工程の後に実施されるので、2次分散工程の段階においても、2次混合物の粘度を比較的低くしておくととが可能であり、したがって、分散効率を比較的高く維持しておくことができるとともに、前述したような2次分散工程の段階で加えられる有機パインダの溶解性を高めることができる。

【0063】上述のようにして得られたセラミックペーストは、有機溶剤としては、第1の有機溶剤がわずかに残存することがあっても、実質的に第2の有機溶剤のみを含んでいる。第2の有機溶剤は、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さいため、セラミックペーストの乾燥速度を所定値以下に抑えることができ、たとえばスクリーン印刷を問題なく適用することを可能にする。

【0064】この発明において実施される1次分散工程 および2次分散工程では、たとえばボールミルのような メディアを用いる通常の分散処理機を適用して分散処理 することができる。

[0065] この発明において、第1の有機溶剤または 第2の有機溶剤として用いられる有機溶剤としては、種 々のものがあり、このような有機溶剤の相対蒸発速度を 50 考慮して、第1の有機溶剤として用いられるものおよび

第2の有機溶剤として用いられるものをそれぞれ選択す ればよい。

【0066】このような有機溶剤の例としては、メチル エチルケトン、メチルイソブチルケトン、アセトン等の ケトン類、トルエン、ベンゼン、キシレン、ノルマルへ キサン等の炭化水素類、メタノール、エタノール、イソ プロパノール、ブタノール、アミルアルコール等のアル コール類、酢酸エチル、酢酸ブチル、酢酸イソブチル等 のエステル類、ジイソプロピルケトン、エチルセルソル プ、ブチルセルソルブ、セルソルプアセテート、メチル 10 セルソルプアセテート、ブチルカルビトール、シクロへ キサノール、パイン油、ジヒドロテルピネオール、イソ ホロン、テルピネオール、シプロピレングリコール、ジ メチルフタレート等のケトン類、エステル類、炭化水素 、類、アルコール類、塩化メチレン等の塩化炭化水素類、 およびこれらの混合物が挙げられる。

【0067】より好ましくは、第1の有機溶剤として は、相対蒸発速度が100以上、さらに好ましくは15 0以上となる有機溶剤が選ばれる。除去工程での第1の 有機溶剤の除去を速やかに終えるようにするためであ る。なお、相対蒸発速度とは、比較蒸発速度とも言い、 25℃における酢酸ノルマルブチル (沸点126.5 ℃) の蒸発速度を100としたときの対象とする溶剤の 相対的な蒸発速度を指す。相対蒸発速度の計算式は、 相対蒸発速度=(酢酸ノルマルブチルの蒸発時間)/ (対象溶剤の蒸発時間)×100 となり、蒸発時間は重量法によって測定する。

【0068】第1の有機溶剤に適した相対蒸発速度が1 00以上の有機溶剤としては、たとえば、メチルエチル ケトン(相対蒸発速度465)、メチルイソブチルケト ン(同145)、アセトン(同720)、トルエン(同 195)、ベンゼン(同500)、メタノール(同37 0)、エタノール(同203)、イソプロパノール(同 205)、酢酸エチル(同525)、酢酸イソブチル (同152)、酢酸ブチル(同100)、およびこれら の混合物が挙げられる。

【0069】他方、より好ましくは、第2の有機溶剤と しては、20℃における相対蒸発速度が50以下となる 有機溶剤が選択される。スクリーン印刷性を良好にする ためである。

【0070】第2の有機溶剤に適した相対蒸発速度が5 0以下の有機溶剤としては、たとえば、ジイソプロピル ケトン(相対蒸発速度49)、メチルセルソルブアセテ ート(同40)、セルソルブアセテート(同24)、ブ チルセルソルブ(同10)、シクロヘキサノール(同1 0以下)、パイン油(同10以下)、ジヒドロテルビネ オール(同10以下)、イソホロン(同10以下)、テ ルピネオール(同10以下)、シプロピレングリコール (同10以下)、ジメチルフタレート(同10以下)、 ブチルカルビトール(同40以下)、およびこれらの混 50 ン樹脂類、ポリアミド樹脂類、ポリイミド樹脂類、ポリ

合物が挙げられる。

【0071】なお、第1および第2の有機溶剤をそれぞ れ選択するにあたって、上述のように相対蒸発速度によ るのではなく、沸点によることも可能であり、むしろ沸 点による方が、第1および第2の有機溶剤の各々の選択 が容易である。沸点による場合、第1 および第2の有機 溶剤として、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合 せを選ぶようにすれば、大体において、前者の相対蒸発 速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せ を選び出すことができる。

【0072】前述した有機溶剤の例として挙げたものの いくつかについて、各々の沸点を括弧内に示すと、メチ ルエチルケトン(79.6℃)、メチルイソプチルケト ン (118.0℃)、アセトン (56.1℃)、トルエ ン (111.0℃)、ベンゼン (79.6℃)、メタノ ール (64.5℃)、エタノール (78.5℃)、イソ プロパノール (82.5℃)、酢酸エチル (77.1 ℃)、酢酸イソブチル(118.3℃)、ジイソプロピ ルケトン(143.5℃)、メチルセルソルブアセテー 20 ト (143℃)、セルソルプアセテート (156.2 C) プチルセルソルブ(170.6℃)、シクロヘキ サノール (160℃)、パイン油 (195~225 ℃)、ジヒドロテルピネオール(210℃)、イソホロ ン (215.2℃)、テルピネオール (219.0 **℃**)、シブロピレングリコール(231.8℃)、ジメ チルフタレート (282.4℃) となるが、このような 沸点に基づいて、第1 および第2の有機溶剤をそれぞれ 選択するようにすればよい。

【0073】上述したような沸点の差によって第1およ 30 び第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機 溶剤の沸点と第2の有機溶剤の沸点との差は、50℃以 上であることが好ましい。除去工程において、加熱処理 による第1の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易に するためである。

【0074】上述した高沸点の第2の有機溶剤に関し て、スクリーン印刷性を考慮したとき、150℃以上の 沸点を有していることが好ましく、200~250℃程 度の沸点を有していることがより好ましい。 150℃未 満では、セラミックペーストが乾燥しやすく、そのた

40 め、印刷パターンのメッシュの目詰まりが生じやすく、 他方、250℃を超えると、印刷塗膜が乾燥しにくく、 そのため、乾燥に長時間要するためである。

【0075】セラミックペーストにおいて用いられる有 機バインダとしては、室温で有機溶剤に溶解するものが 良い。このような有機パインダとしては、たとえば、ポ リビニルブチラール、ポリブチルブチラール等のポリア セタール類、ポリ (メタ) アクリル酸エステル類、エチ ルセルロース等の変性セルロース類、アルキッド類、ビ ニリデン類、ポリエーテル類、エポキシ樹脂類、ウレタ

アミドイミド樹脂類、ポリエステル樹脂類、ポリサルフォン樹脂類、液晶ポリマー類、ポリイミダゾール樹脂 類、ポリオキサゾリン樹脂類等がある。

[0076] 有機パインダとして上に例示したポリビニルブチラールは、ポリビニルアルコールとブチルアルデヒドとの縮合によって得られるものであり、アセチル基が6モル%以下で、ブチラール基が62~82モル%の低重合品、中重合品および高重合品がある。この発明に係るセラミックペーストにおいて有機パインダとして用いられるポリビニルブチラールは、有機溶剤に対する溶り、 解粘度および乾燥塗膜の強靭性のパランスから、ブチラール基が65モル%程度の中重合品であることが好ましい。

[0077] 有機パインダの添加量は、セラミック粉末に対して、 $1\sim20$ 重量%、好ましくは、 $3\sim10$ 重量%に選ばれる。

【0078】上述した1次分散工程において、1次混合物は有機分散剤を含むことが好ましい。すなわち、1次混合物において、第1の有機溶剤または第1および第2の有機溶剤によって希釈された状態で、有機分散剤を添20加すれば、セラミック粉末の分散性がより向上する。

【0079】上述の有機分散剤としては、特に限定しないが、分散性の点からは、分子量は1万以下であることが好ましい。アニオン系、カチオン系、ノニオン系いずれでもよいが、ポリアクリル酸やそのアンモニウム塩、ポリアクリル酸エステル共重合体、ポリエチレンオキサイド、ポリオキシエチレンアルキルアミルエーテル、脂肪酸ジェタノールアマイド、ポリエチレンイミン、ポリオキシブロビレンモノアリルモノブチルエーテルと無水マレイン酸(およびスチレン)の共重合体等が好ましい。

[0080] 有機分散剤の添加量は、セラミック粉末に対して、0.1~5重量%、好ましくは、0.5~2.0重量%に選ばれる。

【0081】また、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2次混合物を濾過する工程がさらに実施されることが好ましい。これによって、セラミックペースト中に存在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックペーストを確実に得ることができる。また、セラミック粉末に付着しているような微小径の空気が濾過によって破泡したり除去されたりすることにより、セラミックペーストからなる段差吸収用セラミックグリーン層5の焼成後にもたらされるセラミック層においてビンホールを減少させる効果も期待できる

【0082】あるいは、有機バインダを第1の有機溶剤 および/または第2の有機溶剤に溶解することによっ て、有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを濾過し た後、2次混合物において、濾過工程を経た有機ビヒク 50

ルの状態で有機バインダが加えられてもよい。

【0083】また、上述のような2つの態様の濾過は、各々、複数回繰り返してもよく、また、2つの態様の濾過を組み合わせてもよい。このように、濾過を複数回繰り返したり、2つの態様の濾過を組み合わせたりすることにより、濾過による効果を一層高めることができる。

【0084】上述した濾過工程においては、ステンレス 鋼からなるフィルタ、またはポリプロピレン、フッ素系 樹脂等のプラスチックからなるフィルタが用いられ、濾 過速度を高めるため、空気や窒素ガス等の圧縮ガスによ って強制的に押し出したり、減圧下で吸引したりする方 法が採用されてもよい。

【0085】また、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末は、セラミックグリーンシート2を成形するために用いられるセラミックスラリーに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するものであることが好ましい。段差吸収用セラミックグリーン層5とセラミックグリーンシート2との間で焼結性を一致させるためである。

20 【0086】なお、上述の実質的に同じ組成を有するとは、主成分が同じであるということである。たとえば、 微量添加金属酸化物やガラス等の副成分が異なっても、 実質的に同じ組成を有するということができる。また、 セラミックグリーンシート2に含まれるセラミック粉末が、静電容量の温度特性についてJIS規格で規定する B特性およびEIA規格で規定するX7R特性を満足する範囲のものであれば、段差吸収用セラミックグリーン 層5のためのセラミックペーストに含まれるセラミック 粉末も、主成分が同じでB特性およびX7R特性を満足 するものであれば、副成分が違っていてもよい。

[0087]図4は、この発明の他の実施形態としての 積層インダクタの製造方法を説明するためのものであ り、図5に外観を斜視図で示した、この製造方法によっ て製造された積層インダクタ11に備える積層体チップ 12を得るために用意される生の積層体13を構成する 要素を分解して示す斜視図である。

【0088】生の積層体13は、複数のセラミックグリーンシート14、15、16、17、…、18および19を備え、これらセラミックグリーンシート14~19を積層することによって得られるものである。

【0089】セラミックグリーンシート14~19は、磁性体セラミック粉末を含むセラミックスラリーを、ドクターブレード法等によって成形し、乾燥することによって得られる。セラミックグリーンシート14~19の各厚みは、乾燥後において、たとえば10~30μmとされる。

【0090】セラミックグリーンシート14~19のうち、中間に位置するセラミックグリーンシート15~18には、以下に詳細に説明するように、コイル状に延びるコイル導体膜および段差吸収用セラミックグリーン層

が形成される。

【0091】まず、セラミックグリーンシート15上に は、コイル導体膜20が形成される。コイル導体膜20 は、その第1の端部がセラミックグリーンシート15の 端縁にまで届くように形成される。 コイル導体膜20の 第2の端部には、ピアホール導体21が形成される。

15

【0092】とのようなコイル導体膜20およびピアホ ール導体21を形成するため、たとえば、セラミックグ リーンシート15にピアホール導体21のための貫通孔 をレーザまたはパンチングなどの方法により形成した 後、コイル導体膜20およびピアホール導体21となる 導電性ペーストを、スクリーン印刷等によって付与し、 乾燥することが行なわれる。

【0093】また、上述したコイル導体膜20の厚みに よる段差を実質的になくすように、セラミックグリーン シート15の主面上であって、コイル導体膜20が形成 されていない領域に、段差吸収用セラミックグリーン層 22が形成される。段差吸収用セラミックグリーン層2 2は、前述した、この発明において特徴となる磁性体セ ラミック粉末を含むセラミックペーストを、スクリーン 20 れる。 印刷等によって付与し、乾燥することによって形成され

【0094】次に、セラミックグリーンシート16上に は、上述した方法と同様の方法によって、コイル導体膜 23、ピアホール導体24および段差吸収用セラミック グリーン層25が形成される。コイル導体膜23の第1 の端部は、前述したピアホール導体21を介して、コイ ル導体膜20の第2の端部に接続される。ピアホール導 体24は、コイル導体膜23の第2の端部に形成され

【0095】次に、セラミックグリーンシート17上に は、同様に、コイル導体膜26、ピアホール導体27お よび段差吸収用セラミックグリーン層28が形成され る。コイル導体膜26の第1の端部は、前述したピアホ ール導体24を介して、コイル導体膜23の第2の端部 に接続される。ピアホール導体27は、コイル導体膜2 6の第2の端部に形成される。

【0096】上述したセラミックグリーンシート16お よび17の積層は、必要に応じて、複数回繰り返され る。

【0097】次に、セラミックグリーンシート18上に は、コイル導体膜29および段差吸収用セラミックグリ ーン層30が形成される。コイル導体膜29の第1の端 部は、前述したピアホール導体27を介して、コイル導 体膜26の第2の端部に接続される。コイル導体膜29 は、その第2の端部がセラミックグリーンシート18の **端縁にまで届くように形成される。**

【0098】なお、上述したコイル導体膜20、23、 26および29の各厚みは、乾燥後において、たとえば 約30μm程度とされる。

【0099】 このようなセラミックグリーンシート14 ~19をそれぞれ含む複数の複合構造物を積層して得ら れた生の積層体13において、各々コイル状に延びる複 数のコイル導体膜20、23、26および29が、ビア ホール導体21、24および27を介して順次接続され ることによって、全体として複数ターンのコイル導体が

16

形成される。

【0100】生の積層体13が焼成されることによっ て、図5に示す積層インダクタ11のための積層体チッ プ12が得られる。なお、生の積層体13は、図4で は、1個の積層体チップ12を得るためのものとして図 示されているが、複数の積層体チップを得るためのもの として作製され、これを切断することによって、複数の 積層体チップを取り出すようにしてもよい。

【0101】次いで、図5に示すように、積層体チップ 12の相対向する各端部には、前述したコイル導体膜2 0の第1の端部およびコイル導体膜29の第2の端部に それぞれ接続されるように、外部電極30および31が 形成され、それによって、積層インダクタ11が完成さ

【0102】図1ないし図3を参照して説明した積層セ ラミックコンデンサまたは図4および図5を参照して説 明した積層インダクタ11において、セラミックグリー ンシート2または14~19あるいは段差吸収用セラミ ックグリーン層5または22、25、28および30に 含まれるセラミック粉末としては、代表的には、アルミ ナ、ジルコニア、マグネシア、酸化チタン、チタン酸バ リウム、チタン酸ジルコン酸鉛、フェライト-マンガン 等の酸化物系セラミック粉末、炭化ケイ素、窒化ケイ 素、サイアロン等の非酸化物系セラミック粉末が挙げら れる。粉末粒径としては、好ましくは、平均5μm以 下、より好ましくは、1μmの球形または粉砕状のもの が使用される。

【0103】また、不純物として含まれるアルカリ金属 酸化物の含有量が0.1重量%以下のチタン酸パリウム をセラミック粉末として用いる場合、このセラミック粉 末に対して、微量成分として以下のような金属酸化物や ガラス成分を含有させてもよい。

【0104】金属酸化物としては、酸化テルビウム、酸 40 化ジスプロシウム、酸化ホルミウム、酸化エルビウム、 酸化イッテルビウム、酸化マンガン、酸化コバルト、酸 化ニッケル、または酸化マグネシウム等がある。

【0105】また、ガラス成分としては、Liz - (S iTi)O,-MO(ただし、MOはA1,O,または ZrO,)、SiO, -TiO, -MO(ただし、MO はBaO、CaO、SrO、MgO、ZnOまたはMn O), $Li_2O-B_2O_3-(SiTi)O_2+MO$ (ただし、MOはA1, O, またはZrO,)、B, O , -Al, O, -MO (ただし、MOはBaO、Ca 50 O、SrOまたはMgO)、またはSiO, 等がある。

【0106】また、図1ないし図3を参照して説明した 積層セラミックコンデンサまたは図4および図5を参照 して説明した積層インダクタ11において、内部電極1 またはコイル導体膜20、23、26および29ならび にピアホール導体21、24および27の形成のための 用いられる導電性ペーストとしては、たとえば、次のよ うなものを用いることができる。

【0107】積層セラミックコンデンサにおいて用いら れる導電性ペーストとしては、平均粒径が0.02μm $\sim 3 \mu m$ 、好ましくは $0.05 \sim 0.5 \mu m$ であって、 Ag/Pdが60重量%/40重量%~10重量%/9 0重量%の合金からなる導電性粉末、ニッケル金属粉末 または銅金属粉末等を含み、この粉末を100重量部 と、有機バインダを2~20重量部(好ましくは5~1 0重量部)と、焼結抑制剤としてのAg、Au、Pt、 Ti、Si、NiまたはCu等の金属レジネートを金属 換算で約 $0.\cdot1\sim3$ 重量部(好ましくは $0.\cdot5\sim1$ 重量 部)と、有機溶剤を約35重量部とを、3本ロールで混 **練した後、同じまたは別の有機溶剤をさらに加えて粘度** 調整を行なうことによって得られた導電性ペーストを用 20 いるととができる。

【0108】積層インダクタ11において用いられる導 電性ペーストとしては、Ag/Pdが80重量%/20 重量%~100重量%/0重量%の合金またはAgから なる導電性粉末を含み、この粉末が100重量部に対し て、上述した積層セラミックコンデンサのための導電性 ペーストの場合と同様の有機バインダと焼結抑制剤と有 機溶剤とを同様の比率で3本ロールで混練した後、同じ または別の有機溶剤をさらに加えて粘度調整を行なうこ とによって得られた導電性ペーストを用いることができ 30

【0109】以下に、との発明を、実験例に基づいて、 より具体的に説明する。

[0110]

【実験例1】実験例1は、積層セラミックコンデンサに 関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの製造において、との発明の特徴 としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したこと による効果を確認するために実施したものである。

【0111】(セラミック粉末の準備)まず、炭酸バリ ウム (BaCO,) および酸化チタン (TiO,)を 1:1のモル比となるように秤量し、ボールミルを用い て湿式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、温度10 00℃で2時間仮焼した後、粉砕することによって、誘 電体セラミック粉末を得た。

【0112】(セラミックスラリーの準備およびセラミ ックグリーンシートの作製)先に準備したセラミック粉 末100重量部と、ポリピニルブチラール(中重合品) 7重量部と、可塑剤としてDOP (フタル酸ジオクチ ル) 3重量部と、メチルエチルケトン30重量部と、エ 50 チルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級ア

18

タノール20重量部と、トルエン20重量部とを、直径 1mmのジルコニア製玉石600重量部とともに、ボー ルミルに投入し、20時間湿式混合を行なって、セラミ ックスラリーを得た。

【0113】そして、このセラミックスラリーに対し · て、ドクターブレード法を適用して、厚さ3 μm (焼成 後の厚みは2μm)のセラミックグリーンシートを成形 した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0114】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=3 0/70の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4 重量部と、アルキッド樹脂2 重量部と、A g 金属レジ ネート3重量部(Agとして17.5重量部)と、ブチ ルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロール で混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度 調整を行なった。

【0115】(段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの準備)

-試料1-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部 と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、 ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次 に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオール(相 対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース 樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合すると とによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0116】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0117】-試料2-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、テルピネオール30重 量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部と を、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0118】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0119】-試科3-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、メ

ンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じボットに、沸点220℃のテルビネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0120】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し 10 て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0121】-試料4-

先に準備した誘電体セラミック粉末100重量部と、沸点220℃のテルビネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0122】(積層セラミックコンデンサの作製)先に 用意したセラミックグリーンシートの主面上に内部電極 20 を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。なお、内部電極の寸法、形状および位置は、後の工程で得られる積層体チップに適合するように設定した。次に、セラミックグリーンシートの主面上に段差吸収用セラミックグリーン層を形成するため、試料1ないし4に係る各セラミックペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。内部電極および段差吸収用セラミックグリーン層の各厚みは、乾燥後において、1μm(焼成後の厚みは0.5μm)になるようにした。 30

【0123】次に、上述のように内部電極および段差吸収用セラミックグリーン層を形成している200枚のセラミックグリーンシートを、内部電極等が付与されていない数10枚のセラミックグリーンシートで挟み込むように積み重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加圧条件で熱プレスした。

【0124】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述 の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数 40 の積層体チップを得た。

【0125】次に、ジルコニア粉末が少量散布された焼成用セッター上に、上述の複数の積層体チップを整列させ、室温から250℃まで24時間かけて昇温させ、有機パインダーを除去した。次に、積層体チップを、焼成炉に投入し、最高1300℃で約20時間のブロファイルにて焼成を行なった。

【0126】次に、得られた焼結体チップをバレルに投入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に外部電極を設けて、試料となる積層セラミックコンデンサを完成 50

させた。

【0127】(特性の評価)上述した試料1ないし4に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、各種特性を評価した。その結果が表1に示されている。

[0128]

【表1】

紅料器身	1	2	3	4	
图形分(wt%)	65	64	66	67	
粘度(Pa·s)	9	8	10	12	
分散度	0	0	-0.2	0.3	
印刷厚み(µm)	4	4	3	5	
Ra(µm)	0.5	0.5	0.3	1.5	
構造欠陷不良率(%)	2.	3	0	80	

【0129】表1における特性評価は、次のように行なった。

【0130】「固形分」:セラミックペースト約1gを 精秤し、熱対流式オーブンにおいて、150℃で3時間 放置した後の重量から算出した。

【0131】「粘度」:セラミックペーストの粘度を、 東京計器製E型粘度計を用いて、20℃において、2. 5rpmの回転を付与して測定した。

【0132】「分散度」:セラミック粉末の粒度分布を光回折式粒度分布測定装置を用いて測定し、得られた粒度分布から算出した。すなわち、先に準備したセラミック粉末を、超音波ホモジナイザーを用いて水中で分散させ、粒経がこれ以上小さくならないところまで超音波を印加し、そのときのD90の粒経を記録して、これを限界粒経とした。他方、セラミックペーストをエタノール中で希釈し、粒度分布のD90の粒経を記録して、これをペーストの粒経とした。そして、

分散度= (ペーストの粒経/限界粒経) - 1 の式に基づき、分散度を算出した。この分散度は、数値が+であれば、値が0に近いほど、分散性が良いことを示し、数値が-であれば、絶対値が大きいほど、分散性が良いことを示している。

[0133]「印刷厚み」:96%アルミナ基板上に、400メッシュで厚み50μmのステンレス鋼製スクリーンを用いて、乳剤厚み20μmで印刷し、80℃で10分間乾燥することにより、評価用印刷塗膜を形成し、その厚みを、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結果から求めた。

[0134]「Ra(表面粗さ)」:上記「印刷厚み」の場合と同様の評価用印刷塗膜を形成し、その表面粗さRa、すなわち、うねりを平均化した中心線と粗さ曲線との個差の絶対値を平均化した値を、比接触式のレーザ表面粗さ計による測定結果から求めた。

[0135]「構造欠陥不良率」: 得られた積層セラミックコンデンサのための焼結体チップの外観検査、超音波顕微鏡による検査で異常が見られた場合、研磨により

内部の構造欠陥を確認し、(構造欠陥のある焼結体チップ数)/(焼結体チップの総数)を構造欠陥不良率とした。

21

【0136】表1を参照すれば、1次分散工程と2次分散工程とを採用し、2次分散工程において有機バインダを添加した、試料1~3によれば、このようなことを行なわなかった試料4に比べて、優れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示していることがわかる。

[0137]

【実験例2】実験例2は、上記実験例1と同様、積層セラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、濾過工程を付加したことによる効果を確認するために実施したものである。

【0138】以下の段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備工程を除いて、前述した実験例1と同様の工程を実施して、積層セラミックコンデンサを作製した。

【0139】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

-試料5-

実験例1における試料1の場合と同様の操作を経て得られたセラミックスラリー混合物を、絶対濾過20μm (99.7%の確率で10μm以上のものを除去できる)のフィルタによって加圧下で濾過した。

【0140】その後、実験例1における試料1の場合と同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を処理して、セラミックペーストを得た。

【0141】-試料6-

上記試料5の場合において実施された絶対濾過 20μ mのフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過 1μ mのフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試料5の場合と同様の操作を実施して、セラミックペーストを得た。

*【0142】-試料7-

沸点220℃のテルビネオール40重量部と、メチルエチルケトン10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを、プラネタリーミキサーにて混合することによって、エチルセルロース樹脂をテルビネオールおよびメチルエチルケトンに溶解させた有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを絶対濾過20μmのフィルタによって加圧下で濾過したものを用意した。

22

【0143】他方、先に準備した誘電体セラミック粉末 0 100重量部と、メチルエチルケトン60重量部と、直 径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボール ミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。

【0144】次に、同じポットに、前述のように予め用意された濾過後の有機ビヒクルを加え、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0145】その後、実験例1における試料1の場合と 同様の操作を経て、上述のセラミックスラリー混合物を 処理して、セラミックペーストを得た。

20 【0146】-試料8-

上記試料7の場合において実施された絶対濾過20μm のフィルタによる濾過の後に、さらに、絶対濾過1μm のフィルタによって加圧下で濾過したことを除いて、試 料7の場合と同様の操作を実施して、セラミックペース トを得た。

【0147】-試料9-

試料7の場合において実施された操作に加えて、試料5 の場合において実施されたセラミックスラリー混合物の 濾過をさらに実施することによって、セラミックベース 30 トを得た。

【0148】上述した試料5ないし9に係るセラミックベーストおよび積層セラミックコンデンサについて、各種特性を評価した結果が、表2に示されている。

[0149]

【表2】

試料署号	5	6	7	8	9
固彩分(wt%)	68	87	66	67	68
粘度(Pa·s)	10	12	15	14	16
分散度	-0.1	-0.2	0	0	-0.3
印刷厚み(µm)	3	2	3	2	2
Ra(µm)	0.4	0.3	0.5	0.5	0.2
構造欠陷不良率(%)	1.5	1.	1.5	1	0

【0150】表2における特性評価方法は、表1の場合と同様である。

【0151】表2における試料5は、表1における試料1と比較して、セラミックスラリー混合物を濾過している点でのみ異なっているので、試料5を試料1と比較すれば、濾過による効果を確認することができる。すなわち、試料5によれば、試料1に比べて、より優れた分散50

性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび 構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示して いる。

【0152】また、表2において、試料5と試料6との比較、試料7と試料8との比較、あるいは、試料5または7と試料9との比較をそれぞれ行なうと、濾過工程に関して、これを複数回行なったり、異なる態様の濾過を

組み合わせたりすることにより、濾過による効果を一層 高め得ることがわかる。

[0153]

【実験例3】実験例3は、上記実験例1および2と同様、積層セラミックコンデンサに関するものであるが、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックベーストの製造において用いられる第1および第2の有機溶剤の各々についての相対蒸発速度の好ましい範囲を確認するために実施したものである。

【0154】以下に記載する、段差吸収用セラミックグ 10 リーン層のためのセラミックペーストの準備工程を除い て、前述した実験例1と同様の工程を実施して、積層セ ラミックコンデンサを作製した。

【0155】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

-試料10-

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が100の酢酸ノルマルブチルを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0156】-試料11-

*実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が720のアセトンを用いたことを 除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミック ペーストを作製した。

【0157】-試料12-

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が83のイソブチルアルコールを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

0 【0158】-試料13-

実験例1における試料1と比較して、第1の有機溶剤として、相対蒸発速度が370のメタノールを用い、かつ、第2の有機溶剤として、相対蒸発速度が55のメチルセルソルブを用いたことを除いて、試料1の場合と同様の操作を経て、セラミックペーストを作製した。

【0159】上述した試料10ないし13に係るセラミックペーストおよび積層セラミックコンデンサについて、用いた第1および第2の有機溶剤の種類および各種特性を評価した結果が、表3に示されている。

20 [0160]

* 【表3】

試料番号	10	11	12	13
第1の有機溶剤	酢酸ノルマルブチル	アセトン	イソフ・チルアルコール	メタノール
(相対蔑免速度)	(100)	(720)	(83)	(370)
第2の有機溶剤	テルピネオール	テルビネオール	テルピネオール	メチルセルソルブ
(相対蒸発速度)	(10以下)	(10以下)	(10以下)	(55)
	2	1	4	蒸発がいつまでも
蒸発時間(Hr)				止まらない
固彩分(wt%)	70	67	66	
粘度(Pa·s)	15	9	10	
分數度	0.2	0	0.4	
Ra(µm)	0.7	0.5	1.0	_
模造欠陷不良率(%)	3	2	10	

【0161】表3において、「蒸発時間」は、減圧蒸留開始時から有機溶剤(通常、第1の有機溶剤)が蒸発しなくなるまでの時間を示したものである。表3におけるその他の特性についての評価方法は、表1の場合と同様である。

【0162】表3を参照して、第1の有機溶剤として、 相対蒸発速度が100以上のものを用い、かつ、第2の 有機溶剤として、相対蒸発速度が50以下のものが用い 40 られた、試料10および11によれば、第1の有機溶剤 の蒸発を迅速に終えることができるとともに、分散性、 表面粗さおよび構造欠陥不良率の点でも好ましい結果を 得ることができる。

【0163】これに対して、第2の有機溶剤の相対蒸発速度は50以下であるが、第1の有機溶剤の相対蒸発速度が100未満である、試料12では、第1の有機溶剤を迅速に蒸発させることができず、また、分散性、表面粗さおよび構造欠陥不良率の点においても、試料10および11に比べて劣っている。

【0164】また、第1の有機溶剤の相対蒸発速度は100以上であるが、第2の有機溶剤の相対蒸発速度が50を超える、試料13では、第2の有機溶剤についての蒸発が長時間続き、たとえば、スクリーン印刷を実施している間にセラミックベーストの乾燥が進むため、スクリーンの目詰まり等を生じ、良好なスクリーン印刷を達成することが困難になる。

40 [0165]

【実験例4】実験例4は、積層インダクタに関するもので、段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの製造において、この発明の特徴としての1次分散工程と2次分散工程とを採用したことによる効果を確認するために実施したものである。

[0166] (セラミック粉末の準備)酸化第二鉄が49.0モル%、酸化亜鉛が29.0モル%、酸化ニッケルが14.0モル%、および酸化銅が8.0モル%となるように秤量し、ボールミルを用いて湿式混合した後、脱水乾燥させた。次いで、750℃で1時間仮焼した

25 後、粉砕することによって、磁性体セラミック粉末を得 tc.

【0167】(セラミックスラリーの準備およびセラミ ックグリーンシートの作製) 先に準備した磁性体セラミ ック粉末100重量部と、ポリビニルブチラール(中重 合品)7重量部と、可塑剤としてDOP(フタル酸ジオ クチル) 3重量部と、メチルエチルケトン30重量部 と、エタノール20重量部と、トルエン20重量部と を、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部ととも に、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なっ て、セラミックスラリーを得た。

【0168】そして、このセラミックスラリーに対し て、ドクターブレード法を適用して、厚さ20μm (焼 成後の厚みは15μm)のセラミックグリーンシートを 成形した。乾燥は、80℃で、5分間行なった。

【0169】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=7 0/30の金属粉末100重量部と、エチルセルロース 4 重量部と、アルキッド樹脂2 重量部と、Ag金属レジ ネート3重量部(Agとして17.5重量部)と、ブチ ルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロール で混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度 調整を行なった。

【0170】(段差吸収用セラミックグリーン層のため のセラミックペーストの準備)

-試料14-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部 と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、 ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次 対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース 樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合すると とによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0171】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0172】-試料15-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、テルピネオール30重 量部と、直径1 mmのジルコニア製玉石600重量部と を、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0173】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 50 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述

留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0174】-試料16-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メ チルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級ア ンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部 10 とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なっ た。次に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオー ル10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添 加し、さらに、16時間混合することによって、セラミ ックスラリー混合物を得た。

【0175】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去し て、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用の ために、テルビネオール10~20重量部添加して、自 動乳鉢により分散・調整した。

【0176】-試料17-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、沸 点220℃のテルピネオール40重量部と、エチルセル ロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本 ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0177】(積層インダクタの作製)複数の磁性体セ ラミックグリーンシートの積層後にコイル状に延びるコ イル導体が形成できるように、先に用意した磁性体セラ ミックグリーンシートの所定の位置に、ピアホール導体 に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオール(相 30 のための貫通孔を形成するとともに、磁性体セラミック グリーンシートの主面上にコイル導体膜および貫通孔内 にビアホール導体を形成するため、導電性ペーストをス クリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。次に、磁 性体セラミックグリーンシート上に、段差吸収用磁性体 セラミックグリーン層を形成するため、試料14ないし 17に係る各磁性体セラミックペーストをスクリーン印 刷し、80℃で10分間乾燥した。コイル導体膜および 段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各厚みは、乾 燥後において、30μm (焼成後の厚みは20μm) に なるようにした。

> 【0178】次に、上述のようにコイル導体膜およびビ アホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層 を形成している 1 1 枚の磁性体セラミックグリーンシー トを、コイル導体が形成されるように重ねるとともに、 その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラ ミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、 この積層体を、80℃で1000Kg/cm2の加圧下 で熱プレスした。

> 【0179】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅

後、粉砕することによって、磁性体セラミック粉末を得 た。

25

【0167】(セラミックスラリーの準備およびセラミックグリーンシートの作製) 先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、ポリビニルブチラール(中重合品)7重量部と、可塑剤としてDOP(フタル酸ジオクチル)3重量部と、メチルエチルケトン30重量部と、エタノール20重量部と、トルエン20重量部とを、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とともに、ボールミルに投入し、20時間湿式混合を行なって、セラミックスラリーを得た。

【0168】そして、このセラミックスラリーに対して、ドクターブレード法を適用して、厚さ $20\mu m$ (焼成後の厚みは $15\mu m$) のセラミックグリーンシートを成形した。乾燥は、80°Cで、5分間行なった。

【0169】(導電性ペーストの準備) Ag/Pd=70/30の金属粉末100重量部と、エチルセルロース4重量部と、アルキッド樹脂2重量部と、Ag金属レジネート3重量部(Agとして17.5重量部)と、ブチルカルビトールアセテート35重量部とを、3本ロールで混練した後、テルビネオール35重量部を加えて粘度調整を行なった。

【0170】(段差吸収用セラミックグリーン層のためのセラミックペーストの準備)

-試料14-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン(相対蒸発速度465)70重量部と、直径1mmのシルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点220℃のテルピネオール(相対蒸発速度10以下)40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0171】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバボレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0172】-試料15-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、テルピネオール30重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じボットに、沸点220℃のテルビネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0173】次いで、上述のセラミックスラリー混合物 を、60℃の温浴中でエパポレータにより2時間減圧蒸 50 留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルビネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0174】-試料16-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、メチルエチルケトン70重量部と、ポリアクリル酸4級アンモニウム塩分散剤(重量平均分子量1000)0.5 重量部と、直径1mmのジルコニア製玉石600重量部10 とを、ボールミルに投入し、16時間湿式混合を行なった。次に、同じポットに、沸点220℃のテルビネオール10重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを添加し、さらに、16時間混合することによって、セラミックスラリー混合物を得た。

【0175】次いで、上述のセラミックスラリー混合物を、60℃の温浴中でエバポレータにより2時間減圧蒸留することにより、メチルエチルケトンを完全に除去して、セラミックペーストを得た。次いで、粘度調整用のために、テルピネオール10~20重量部添加して、自動乳鉢により分散・調整した。

【0176】-試料17-

先に準備した磁性体セラミック粉末100重量部と、沸点220℃のテルビネオール40重量部と、エチルセルロース樹脂5重量部とを、自動乳鉢で混合した後、3本ロールで良く混練して、セラミックペーストを得た。

【0177】(積層インダクタの作製)複数の磁性体セラミックグリーンシートの積層後にコイル状に延びるコイル導体が形成できるように、先に用意した磁性体セラミックグリーンシートの所定の位置に、ビアホール導体のための貫通孔を形成するともに、磁性体セラミックグリーンシートの主面上にコイル導体膜および貫通孔内にビアホール導体を形成するため、導電性ペーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。次に、磁性体セラミックグリーンシート上に、段差吸収用磁性体セラミックグリーン層を形成するため、試料14ないし17に係る各磁性体セラミックベーストをスクリーン印刷し、80℃で10分間乾燥した。コイル導体膜および段差吸収用磁性体セラミックグリーン層の各厚みは、乾燥後において、30μm(焼成後の厚みは20μm)に40 なるようにした。

【0178】次に、上述のようにコイル導体膜およびピアホール導体ならびに段差吸収用セラミックグリーン層を形成している11枚の磁性体セラミックグリーンシートを、コイル導体が形成されるように重ねるとともに、その上下にコイル導体膜等を形成していない磁性体セラミックグリーンシートを重ねて、生の積層体を作製し、この積層体を、80℃で1000Kg/cm²の加圧下で熱ブレスした。

【0179】次に、焼成後において長さ3.2mm×幅 1.6mm×厚み1.6mmの寸法となるように、上述 の生の積層体を切断刃にて切断することによって、複数 の積層体チップを得た。

[0180]次に、上述の積層体チップを400℃で2時間加熱するととによって、有機バインダを除去した後、900℃で90分間の焼成を行なった。

【0181】次に、得られた焼結体チップをバレルに投入し、端面研磨を施した後、焼結体の両端部に主成分が銀である外部電極を設けて、試料となるチップ状の積層インダクタを完成させた。

【0182】(特性の評価)上述した試料14ないし17に係るセラミックペーストおよび積層インダクタについて、各種特性を評価した結果が表4に示されている。 【0183】

【表4】

試料番号	14	15	16	17
固形分(wt%)	72	73	72	73 18 0.2
粘度(Pa-s)	15	14	17	
分散度	0	٥	-0.3	
印刷厚み(µm)	20	21	19	19
Ra(µm)	0.5	0.5	0.2	1.6
構造欠陥不良率(%)	1	1	0	50

【0184】表4における特性評価方法は、表1の場合と同様である。

【0185】表4を参照すれば、表1に示した実験例1の場合と同様、1次分散工程と2次分散工程とを採用し、2次分散工程において有機パインダを添加した、試料14~16によれば、このようなことを行なわなかった試料17に比べて、優れた分散性を得ることができ、また、印刷厚み、表面粗さおよび構造欠陥不良率の各項目においても優れた結果を示していることがわかる。

【0186】以上、この発明に係るセラミックペーストに含まれるセラミック粉末として、誘電体セラミック粉末または磁性体セラミック粉末が用いられる場合について説明したが、この発明では、用いられるセラミック粉末の電気的特性に左右されるものではなく、したがって、たとえば、絶縁体セラミック粉末あるいは圧電体セラミック粉末等を用いても、同様の効果を期待できるセラミックペーストを得ることができる。

[0187]

【発明の効果】以上のように、この発明によれば、セラ 40 ミックペーストを製造するにあたって、少なくともセラミック粉末と第1の有機溶剤とを含む1次混合物を分散処理する1次分散工程と、1次分散工程を経た1次混合物に少なくとも有機バインダを加えた2次混合物を分散処理する2次分散工程と、第1の有機溶剤より相対蒸発速度が小さい第2の有機溶剤を1次混合物および/または2次混合物に含ませる工程と、2次分散工程の後、2次混合物を加熱処理することによって、第1の有機溶剤を選択的に除去する除去工程とが実施されるので、セラミックペーストに含まれるセラミック粉末の分散性を優 50

れたものとすることができる。そのため、極めて薄いセラミックグリーン層を、高いパターン精度をもって形成しなければならない場合において、このようなセラミッ

28

クペーストを有利に用いることができる。 【0188】したがって、この発明によれば、積層型セ

ラミック電子部品において、内部回路要素膜の厚みによる段差を実質的になくすようにセラミックグリーンシートの主面上であって内部回路要素膜が形成されない領域 に段差吸収用セラミックグリーン層を形成するために、

上述のようなセラミックベーストが用いられることによって、クラックやデラミネーション等の構造欠陥のない 信頼性の高い積層型セラミック電子部品を実現すること ができる。

[0189]また、この発明によれば、積層型セラミック電子部品の小型化かつ軽量化の要求に十分に対応することが可能となり、この発明が積層セラミックコンデンサに適用された場合、積層セラミックコンデンサの小型化かつ大容量化を有利に図ることができ、また、この発明が積層インダクタに適用された場合、積層インダクタの小型化かつ高インダクタンス化を有利に図ることができる。

[0190]上述した1次分散工程において、1次混合物に有機分散剤を含ませるようにすると、セラミック粉末の分散性をより向上させることができる。

【0191】また、上述した第1の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度が100以上とされ、第2の有機溶剤の20℃における相対蒸発速度が50以下とされると、除去工程での第1の有機溶剤の除去を速やかに終えることができるとともに、スクリーン印刷性を良好にすることができる。

【0192】また、2次分散工程の後であって、除去工程の前に、2次混合物を濾過する工程をさらに実施したり、有機バインダを第1の有機溶剤および/または第2の有機溶剤に溶解することによって、有機ビヒクルを作製し、この有機ビヒクルを濾過した後、2次混合物に含ませるようにしたりすれば、セラミックペースト中に存在することがある、異物、セラミック粉末の凝集物、有機バインダの未溶解物等を除去することができ、より分散性の高いセラミックベーストを確実に得ることができる。また、焼成後のセラミック層においてピンホールを減少させる効果も期待できる。

[0193]また、第1および第2の有機溶剤として、前者の相対蒸発速度が後者の相対蒸発速度より大きくなるような組合せを選ぶため、前者の沸点が後者の沸点より低くなる組合せを選ぶようにすれば、第1および第2の有機溶剤の選択が容易になる。

【0194】上述したような沸点の差によって第1および第2の有機溶剤の組合せを選択する場合、第1の有機溶剤の沸点との差を、50℃以上とすることにより、除去工程において、加熱処理によ

る第1の有機溶剤のみの選択的な除去をより容易にする ことができる。

【0195】また、この発明に係る積層型セラミック電子部品の製造方法において、セラミックグリーンシートを成形するために用いられるセラミックスラリーが、段差吸収用セラミックグリーン層を形成するためのセラミックペーストに含まれるセラミック粉末と実質的に同じ組成を有するセラミック粉末を含むようにすると、セラミックグリーンシートと段差吸収用セラミックグリーン層との焼結性を一致させることができ、このような焼結 10性の不一致によるクラックやデラミネーションの発生を防止することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】との発明にとって興味ある、かつとの発明の一 実施形態による、積層セラミックコンデンサの製造方法 を説明するためのもので、生の積層体3 a の一部を図解 的に示す断面図である。

【図2】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される複合構造物6の一部を破断して 示す平面図である。

【図3】図1に示した積層セラミックコンデンサの製造方法において作製される積層体チップ4aを図解的に示す断面図である。

【図4】との発明の他の実施形態による積層インダクタ を製造するために用意される生の積層体13を構成する* *要素を分解して示す斜視図である。

【図5】図4に示した生の積層体13を焼成して得られた積層体チップ12を備える積層インダクタ11の外観を示す斜視図である。

[図6] この発明にとって興味ある従来の積層セラミックコンデンサの製造方法を説明するためのもので、生の 積層体3の一部を図解的に示す断面図である。

【図7】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される内部電極1が形成されたセラミ ックグリーンシート2の一部を示す平面図である。

【図8】図6に示した積層セラミックコンデンサの製造 方法において作製される積層体チップ4を図解的に示す 断面図である。

【符号の説明】

1 内部電極(内部回路要素膜)

2, 14~19 セラミックグリーンシート

3a, 13 生の積層体

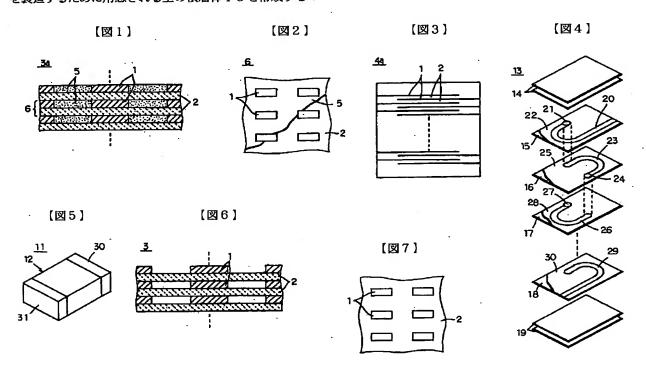
4a, 12 積層体チップ

5, 22, 25, 28, 30 段差吸収用セラミックグ リーン層

6 複合構造物

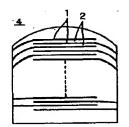
11 積層インダクタ (積層型セラミック電子部品) 20,23,26,29 コイル導体膜 (内部回路要

20, 23, 26, 29 コイル導体膜(内部回路要素膜)



20

【図8】



フロントページの続き

(51)Int.Cl. ⁷		識別記号	FI		デーマコート (参考)
C 0 4 B	35/622		H 0 1 F	41/04	. С
H01F	17/00		H 0 1 G	4/30	3 0 1 E
	41/04	•			3 1 1 F
H01G	4/30	301	C 0 4 B	35/00	J
		3 1 1	•		D

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS
☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
☐ FADED TEXT OR DRAWING
BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING
☐ SKEWED/SLANTED IMAGES
☐ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS
☐ GRAY SCALE DOCUMENTS
LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT
REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY
□ OTHER.

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.